50 Int. Cl.

**愈日本分類** 

⑩日本国特許庁

①特許出願公告 昭48—6925

C 03 b C 03 c B 60 v 21 B 7 21 B 3 74 K 297

許 公 報 特

40公告 昭和 48 年(1973) 3 月 1 日

発明の数 2

(全4頁)

1

図研磨ガラス製品の強度増大方法

願 昭41-56944 39特

昭41(1966)8月31日 四出

判 昭45-5530

者 原守久 彻発 明

東京都大田区田園調布 3の29の

切出 顧 人 旭硝子株式会社

**60代 理 人 弁理士 元橋賢治** 

#### 図面の簡単な説明

第1図は荒摺工程の後艶出工程を行なつて得ら 摺工程、艶出工程を経た後に腐蝕工程を行なつて 得られたガラス表面の状態を説明する図。第3図 は荒摺工程の後に腐蝕工程を行ない更に艶出工程 を行なつて得られたガラス表面の状態を説明する

#### 発明の詳細な説明

本発明はガラスの強度増大方法更に詳しくは研 磨されて表面を平滑されたガラス製品の強度を増 大せしめる方法に関する。

配される。特に表面を研磨されたガラス製品に於 いては、その表面には荒擂工程(grinding)で発 生した多数の凹凸及び多数の深いキズが存在し、 これらは艶出工程(Polishing)で完全に除かれ ない。この状態を第1図について説明すれば、荒 30 学的品質の秀れた且つ機械的強度の秀れたガラス 摺工程で得られたガラス表面(荒摺表面) Gには、 多数の凹凸1及び多数の深いキズ2が存在してい る。これらのうち特に深いキズ2は艶出工程を経 て得られたガラス表面(艶出表面)Pに於いても 殆んと除去されずに残存する。従つて研磨された 35 を示す。これは通常の研磨工程を経たガラス板を ガラス製品は、フアイヤ・ポリツシユされて成形 されたままのガラス製品に比較して、一般にその

強度が著しく低い。

かかるガラス表面のキズを除去するため、弗酸 又はこれと同効の腐蝕性溶液でガラス表面層を溶 出除去せしめると 強 度 が 著 し く 増 大すること 5 が知られているが、この方法を研磨仕上されたガ ラス製品に応用すると、第2図に示す如く、腐蝕 処理後のガラス表面 Eにはキズ2を中心に侵蝕が 活撥に行なわれる結果、多数の侵蝕孔3が生じ、 最終的に得られる表面はすり硝子状になつてしま 東京都千代田区丸の内2の1の2 10 う。即ちこのような方法ではガラス表面の光学的 特性が極度に劣化し、精密研磨又は光学的研磨さ れたガラス製品を得ることは不可能である。

2

本発明は、前述の如く、強度的に難点を有する。 研磨されたガラス製品の強度を増大せしめて、表 れたガラス表面の状態を説明する図。第2図は荒 15 面の光学的品質の秀れ且つ機械的強度の秀れたガ ラス製品を得るための新規な提案である。

> 即ち本発明は、ガラス製品の研磨工程に於いて、 . 荒摺工程で得られたガラス表面を弗酸又はこれと 同効の腐蝕性溶液で処理してキズの多い表面層を 20 除去し、次いで該ガラス表面を艶出工程に於いて 艶出し仕上げを行なうことを特徴とするものであ

このような研磨工程を行なうことによつて、第 3図に示す如く、荒摺工程で得られたガラス表面 ガラスの強度は表面に存在するキメによつて支 25 Gに存在する多数のキメ2は、腐蝕処理を経てキ **メの多い表面層を除去することにより侵蝕孔3を** 有する腐蝕面型に於いては実質的に除かれ、更に 艶出工程を経た後の表面 Pでは前記侵蝕孔 3 が除 かれ、最終的にはキズ2、侵蝕3の存在しない光 表面が得られる。

> 本発明に係る研磨工程を経たガラス製品の機械 的強度例えば曲げ強度或は衝撃強度は、通常の研 勝工程を経たガラス製品に比して約2~3倍の値 風冷強化した場合の強度にほぼ相当する。従つて、 通常は本発明の研磨工程を経ただけで実用上問題

3

はない場合が多いが、更に強度の増大したガラス 製品が必要とされるときには、一般の風冷強化特別 急冷法による強化処理或はイオン交換強化(化学 強化)処理を前記研磨工程を経たガラス製品に与 え表面層に圧縮応力を生成せしめ機械的強度の大 5 幅な増大を計ることができる。この場合レンズ、 時計ガラス等の比較的小さい或は複雑な形状のガ ラス製品に対して前記強化処理を行なう際には、 イオン交換強化処理を行なうのが適当である。

工程、及び艶出工程の順序で実施される。

荒摺工程に於いては、一般の場合と同様に、珪 砂、カーボランダム、金剛砂等の研磨砂を用いて 或は砥石摺りによつて所定の曲面、平面、角度又 は形状等のガラス面を形成する。この工程に於い 15 ては一般に仕上げのため次いでより細かい研磨砂 によつて更に研磨を行なうが、この際艶出研磨剤 により艶出を行なつて寸法精度を高めてもよい。 尚、この荒摺工程では、寸法を正確にするため次 の腐蝕工程に於ける厚味減少量を予め考慮して荒 20 摺りを適当に調整する必要がある。

腐蝕処理工程に於いては、荒摺工程を経たガラ ス表面を弗酸又はこれと同効の腐蝕性溶液で処理 してキズの多い表面層を例えば10~50μ程度 取り除く。腐蝕性溶液としては、HF-H2O系、 25 (3)の方法の適用が望ましく、本発明の実施の一例 HF-H2SO4(又はHC1,HNO3,CH3COOH)-H<sub>2</sub>O系、NH<sub>4</sub>F - H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - H<sub>2</sub>O 系等の各種溶液 が用いられ、その組成に関しては特に限定はない が、本発明の実施の一例に於いて3~10%程度 の弗酸及び硫酸を含む水溶液は特に有効なもので、30 ~4倍程度増大せしめることができた。 腐蝕処理の際ガラス表面を均一に腐蝕することが できる。

艶出工程に於いては、最も細かい等級の砂一般 にはペンガラ(Fe2Os)、酸化セリウム、酸化ジ ルコニウム等の研磨剤によつてガラス表面を研磨 35 して平滑透明な且つ精密な曲面、平面及び角度な どに仕上げていわゆる艶出面を形成する。この艶 出仕上の際艶出研磨剤と共に腐蝕性溶液を添加し て艶出を行なうこともでき、又艶出工程の一部を

以上の如くして得られた研磨面を有するガラス 製品の機械的強度を更に向上せしめるため、本発 明の好ましい実施の態様として、本発明に係る研 磨工程を経たガラス製品に対してイオン交換強化

処理を与える。本発明に於いて適用されるイオン 交換強化処理としては一般に下記の如き態様が実 施される。即ち、

- (1) ガラスの歪温度以上軟化温度以下の温度に於 いて、ガラス中にあるイオン(例えばNa <sup>十</sup>, K<sup>+</sup>)をそれより小さなイオン半径のイオン (例えばLi<sup>+</sup>,H<sup>+</sup>)を含む溶融塩と接触せし め、ガラス中のイオンを溶融塩中のより小さい イオン半径のイオンで置換する。
- 本発明に係る研磨工程は、荒摺工程、腐蝕処理 10(2) ガラスの歪温度以下の温度(例えば約400 ℃)でガラス中にイオン(例えばLi<sup>+</sup>,Na<sup>+</sup>) をそれよりも大きなイオン半径のイオン(例え ばNa +, K+)を含む溶融塩と接触せしめて、 ガラス中のイオンを溶融塩中のより大きなイオ ン半径のイオンで置換する。
  - (3) 至温度以上軟化温度以下の温度(例えば 500℃)で、一旦ガラス中のイオン(例えば Na<sup>+</sup>)をそれよりイオン半径の小さなイオン (例えばLi<sup>+</sup>,H<sup>+</sup>)で置換した後、歪温度以 下でガラス中に置換含有されたイオンをより大 きなイオン半径のイオン(例えばNa<sup>+</sup>,K<sup>+</sup>) で再び置換する。

本発明に於いて、(1)の方法では比較的大きな強 度が得られない難点があるので、一般には(2)又は に於いて、Na を含む本発明研磨工程処理ガラス を(2)又は(3)の方法によつてNa <sup>十</sup> を K <sup>十</sup>で置換す ることによつて、表面から 30~200μ程度の 層に圧縮応力を及ぼし、ガラスの破壊強度を約2

次に本発明の実施例を説明する。

#### 実施例 1

SiO<sub>2</sub> 70.9 % Na<sub>2</sub>O 14.1 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1.44 Fe 2O3 0.09 MgO 2.00 TiO2 0.04 CaO 1.1.03 0.31 SO<sub>5</sub>O<sub>3</sub> As 203 0.06

腐蝕溶液処理工程と重複せしめることもできる。 40 で示される普通板ガラス組成の一例のガラス板サ ンブルを準備する。ガラスサンプルを下記A,B, C,D,の研磨工程で研磨し、10×10cm、厚 さ3mmの4種の透明、平滑な研磨ガラスサンプル を製作し、強度試験を行なつた。

A、通常の磨板ガラスの製造工程に従つて、荒摺 工程で珪砂研磨剤として荒摺りし、次いで艶出 工程で酸化セリウムで艶出し研磨を行なう。

- B. 荒摺工程では、Aの場合と同様にして荒摺り を行なつた後、HF 4%、 $H_2SO_4$  4%の腐蝕 5  $Na^+$  を浴中の $K^+$ と置換せしめた。 性水溶液中に5分間浸渍した後、艶出工程で、 Aの場合と同様にして酸化セリウムを研磨剤と して表面が平滑になるまで艶出し研磨を行なう。 C. 前記Bの方法に於いて、腐蝕処理を20分間
- D. 前記Bの方法に於いて、腐蝕処理を60分間 行なり。

強度試験として、3点荷重法による曲げ強度試 験及び1309鋼球の落下によつて破壊する高さ を測定する衝撃強度試験を行なつた。結果は下表 15 の通りである。

試 料 (10×10cm、 厚さ3nn)	曲げ強度 (k <i>g/mi</i> i)	衝擊強度 (cm)
A	5. 5	2 4
В	1 2	3 7
С	1 5	4 3
D	1 5.5	4 4

従来の磨板ガラス或は研磨ガラス製品に相当す る通常の研磨工程を経たガラス試料Aに比較して、 本発明の研磨工程を経たガラス試料では、強度に 於いて約2~3倍の増大が認められた。又、表面 30 の平滑性透明性等光学的品質に於いても本発明研 磨工程を経たガラス試料は、従来の研磨ガラス製 品に比較して遜色はなかつた。

#### 実施例 2

行なう。

本例に於いては、実施例1で用意された研磨ガ 35

ラス試料に対して更にイオン交換強化処理を行な つた。

イオン交換強化処理は、溶融 KNO。浴中にガラ ス試料を460℃で70時間浸漬し、ガラス中の

実施例1のAの研磨工程を経たガラス試料に本 例によるイオン交換強化処理を行なつて得た試料 をEとし、実施例1のBの研磨工程を経たガラス 試料に本例によるイオン交換強化処理を行なつて 10 得た試料をFとして、実施例 1と同様な強度試験 を行なつた。結果は下記の通りである。

試料	曲げ強度(kg/mi)	衝擊強度( ㎜ )
${f E}$	3 2	1 2 0
म	4.8	205

### 砂特許請求の範囲

- 1 ガラス製品の研磨工程に於いて、荒摺工程で 20 得られたガラス表面をフツ酸又はこれと同効の腐 蝕性溶液で処理してキズの多い表面層を除去し、 次いで該ガラス表面を艶出工程に於いて艶出し仕 上げを行なうことを特徴とする研磨ガラス製品の 強度を増大せしめる方法。
- 25 2 前記第1項目の方法で得られた研磨ガラス製 品を、溶融塩に浸漬して該研磨ガラス製品の表面 層のイオンを溶融塩中のイオンとイオン交換せし めて表面層に圧縮力を及ぼすことを特徴とする研 磨ガラス製品の強度を増大せしめる方法。

## 69引用文献

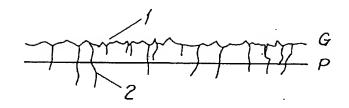
公 昭37-10170 ベルギー特許 648331

# **REST AVAILABLE COPY**

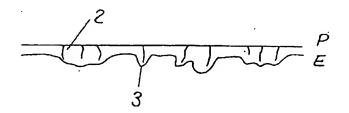
(4)

特公 昭48-6925

第/四



第2回



第3回

